

سیلیس آمروف در بتن با کارایی فوق العاده بالا: در مدت زمان اولیه

هیدراتاسیون

چکیده

سیلیس آمروف برای سرعت بخشیدن به هیدراتاسیون سیمان در اندازه‌ی محدود میکرومتر به طور گستردۀ استفاده می‌شود. این تحقیق شامل خواص سیلیکا است که اختلاف سطح ویژه‌ی آن کم است. در این مطالعه، واکنش انواع سیلیس مختلف بر اساس سطح ویژه‌ی آنها، چگالی سطحی گروه سیلانول، محتوای گروه سیلانول و حلالیت در آویز قلیایی ارزیابی می‌شود. سیلیکای گرمزا، گاز سیلیکا و سیلیکای سنتزشده توسط هیدرولیز و متراکم شده با الکوکسیکال سیلان، به اصطلاح ذرات استوبر استفاده می‌شود. تأثیر سیلیکا در محدوده‌ی اولین ساعت در خمیری با نسبت آب به سیمان 0.23 با استفاده از پراش اشعه‌ی ایکس، تصاویر اسکن شده‌ی میکروسکوپی و تجزیه تحلیل انحلال منافذ بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که تغییر ذرات استوبر ترکیبی از انحلال منافذ است. Ca^{2+} , Na^+ , K^+ و یون سیلیکات به نظر می‌رسد که به الگومتر واکنش نشان می‌دهد. ممکن است برای ذرات استوبر به علت واکنش پذیری بالای خودشان میزان این واکنش بالاترین مقدار را داشته باشد.

کلید واژه‌ها: سیلیکا دود (D)، مواد بی‌شكل (B)، هیدراتاسیون (A)، بتن فوق العاده بالا

مقدمه

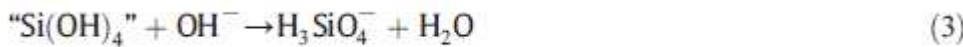
عملکرد بتن فوق بالا (UHPC) به تازگی توسط نعمان و وایل به عنوان یک بتن برپایه‌ی سیمان با مقاومت فشاری حداقل به مقدار 150 نیوتن به متر مربع تعریف شده است. این بتن بسیار متراکم و با دوام با کاهش نسبت آب به سیمان به کمتر از 0.3 جرم و اضاف کردن سیلیس آمروف بدست می‌آید. گاز سیلیکا اغلب در سیستم‌های سیمانی در سیلیس آمروف استفاده می‌شود. اثرات مثبت سیلیکا بر روی خواص بین از 1950 شناخته شده است اما موضوعی که در حال حاضر وجود دارد، بدست آوردن منافع قابل توجهی از اجزای سیلیسکا با ذرات اولیه‌ی کوچکتر از 100 نانومتر به اصطلاح نانوسیلیس است. این نانو سیلیس بدلیل خواص پیشرفته‌ی

خود می تواند باعث بهبود UHPC شود (به عنوان مثال، خلوص بالاتر، ذرات اولیه‌ی کوچکتر و سطح ویژه‌ی بالاتر)

قبل از اینکه اثرات سیلیکا در سیستم‌های سیمانی مورد بحث قرار گیرد لازم است اتحال سیلیکا در اتحال‌های قلیایی مورد بررسی قرار گیرد. واکنش‌های شیمیایی درگیر به عنوان پایه‌ی ای برای توصیف مکانیزم واکنش اجزای سیلیکا در سیستم‌های سیمانی در نظر گرفته می‌شوند. در آب، سطح سیلیکا و اسید مونوسیلیک (Si(O)4) به عدم قطعیت اشاره دارد) ارایه‌ی پلیمرازسیون معادله‌ی پلیمرازسیون در معادله‌ی ۵ نشان داده شده است.) Si(OH)4 تنها ترکیب پایدار برای غلظت پایین (کمتر از 2.10^3 متر) در غیر این صورت (Si(oh)4 و یون سیلیکات (به عنوان مثال H3SiO4) به اسیدهای پولیزسیک با وزن ملکولی کم متراکم می‌شود.(به اصطلاح گونه‌های الیگومریک سیلیکات، معادله‌ی (2)



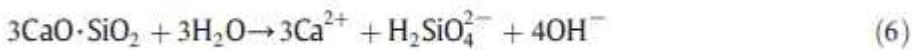
یون سیلیکات (SiO4) و H2SiO4 H3SiO4 بر اساس معادله‌ی ۳ زمانی که PH بالاتر از ۹ است و اتحال سیلیکا (به عنوان مثال H3SiO4 طبق معادله‌ی ۴ زمانی که PH بالاتر از 10.7 افزایش می‌یابد.



هیدراتاسیون سیمان پرتلند مواد معدنی کلینکر سیمان (آلیت C3S، بلیت C2S، آلومینات C3A و فریت آلومینات C4AF) ترکیبات واکنش پیچیده‌ای هستند و زیر فرآیندهایی آن هنوز در دست بررسی اند. فرآیندهای اصلی، با این حال، به خوبی شناخته شده‌اند. به طور کلی هیدراتات آلیت و اشکال پرتلند (CH) و فاز 1 کلسیم سیلیکات (C-S-H) و (این واکنش شیمیایی که در معادله‌ی ۵ آمده است.



در نتیجه، آلیت (C3S = 3CaO.SiO2) طبق معادله‌ی ۶ در اولین ثانیه پس از مخلوط شدن با آب یونی بدست می‌آید.



علاوه براین آلیت، فرآیندهای اولیه فاز آلومینات را تعیین می کند این واکنش با سولفات کلسیم (CS.H2)

(معادله ۷)

که به یک مقدار مشخصی به سرعت پس از افزودن آب تشکیل می شود.



اثرات سیلیس در سیستم‌های سیمانی اغلب برای بتن به اصطلاح معمولی (OC) به عنوان مثال برای بتن‌های با مقاومت فشاری کمتر از حدود 60 نیوتن بر متر مربع و نسبت بالاتر از 0.35 جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. سهم مفید از سیلیکا در آن دو قسمت است. از یک طرف، مراحل C-S-H در واکنش پوزولانی با پرتلند (معادله ۸) که در نتیجه از هیدراتاسیون آلیت (معادله ۵) بدست می آید.



از سوی دیگر، ذرات سیلیکا بین ذرات سیمان و دیگر اجزا حفره‌ها را پرکنند (به اصطلاح پرکننده نامیده می شوند). شرط لازم برای یک اثر مطلوب پراکندگی ذرات اولیه است. اثر پرکننده بدلیل اینکه شکاف بین ذرات به حداقل بررسد از یک میکروساختار متراکم تشکیل شده که باید با محصولات هیدراتاسیون مرتبط شود. علاوه براین فاز C-S-H از هسته‌ی آلیت هیدراتاسیون روی سطح سیلیکا می باشد. این فرآیند همچنین به اثر پرکننده نسبت داده شده است اما به طور دقیق تر به نام اثر بذر نامیده می شود.

معمولًا مشاهده شده و پذیرفته شده که علاوه براین از سیلیکا برای سریع هیدراتاسیون سیمان استفاده شود، اما مکانیسم دقیق هنوز شناخته شده نیست و مدل‌های مختلفی ارایه شده است. شتاب به طور کلی به اثر بذر نسبت داده شده است زیرا حاصل فرایند سریعتر هیدراتاسیون در حضور هسته‌های C-S-H وجود دارد. برخی از نتایج سیلیکا نمی توانند حل شوند زیرا غلظت یون سیلیکات افزایش می یابد و بعد از آن هیدراتاسیون آلیت متوقف می شود. در مقابل، دیگر نویسنده‌گان موضوعی که سیلیس به سرعت در منافذ بتن جذب می شود (معادله ۴) قبل از واکنش پوزولانی (معادله ۸) را اصل کار خود قرار دادند. آنها پیشنهاد کردند که واکنش پوزولانی غلظت یون CA^{2+} و OH^- کاهش می دهد و در نتیجه سرعت اتحلال آلیت را افزایش می دهد.

بحث پیچیده ای است زیرا خواص انواع مختلف سیلیکا ممکن است بر ساز و کار واکنش تأثیر بگذارد. سطح مخصوص به عنوان مهم ترین عامل شناخته شده است. بیشتر نویسندهای فرض می‌کنند که محتوای گروه Si/oh (به اصطلاح گروه سیلانول) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چگالی گروه سیلانول به شرایط در طول سنتز سیلیس بستگی دارد. اگرچه گروههای سیلانول در مدت زمان سنتز در دمای بالایی هستند (به عنوان مثال هیدرولیز شعله آتش از SiCl_4 مقدار قابل توجهی از این گروههای متراکم از رابطه Si-O-Si (به اصطلاح رابطه Si-O-Si) تشکیل می‌شود) و هنگامی که گروههایی از ذرات مجاور سیلانول متراکم می‌شود مصالح با ذرات جدا از هم تشکیل می‌شود. در غیر این صورت مقدار قابل توجهی از گروه سیلانول پس از هیدرولیز و تراکم الکوکسیکان در دمای محیط باقی می‌ماند. (به عنوان مثال با استفاده از فرآیند استوبر) در جزئیات یک مقدار مشخصی از گروه اتوکسی در طول فرآیند استوبر متراکم نمی‌شود. آنها پس از آن توسط گروههای سیلانول در یک محیط آبی جایگزین می‌شود. ممکن است انتظار رود که چگالی گروه سیلانول اثری روی نفوذ واکنش سیلیکا بدليل جذب یون گروه سیلانول، آب و دیگر ملکولهای قطبی داشته باشد. اگر یک سطح متشکل از رابط سیلیکا، بدليل غلطت‌های پایین تر از محل جذب، به عنوان آبگریز در نظر گرفته می‌شود.

تاکنون برای توصیف سرعت هیدراتاسیون سیمان دو مکانیسم پیشنهاد شده است. از یک طرف Björnström و همکاران، نشان می‌دهند که یون سیلیکات از آلیت حل می‌شود (معادله ۶) ترجیحاً با آن گروه واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر Mostafa و Brown و Qing و همکاران فرض کردند که گروههای سیلانول با پرتلند به مرحله c-s-h واکنش نشان می‌دهند. (معادله ۸) به علاوه تنها تعداد کمی از مطالعات انواع مختلفی از سیلیس (معادله ۸) سیلیکا بدست آمده از هیدرولیز شعله یا سیلیکا تهیه شده توسط فرآیند استوبر) و تأثیر خاص خود روی هیدراتاسیون سیمان وجود دارد.

مشاهدات توصیف شده اکثراً بر روی OC ساخته شده، اما بررسی چگونگی و نتایج ممکن منتقل شده به UHPC جالب است. تاکنون در متون چینگ و همکاران کورپا و همکاران توصیف شده است. نسبت آب به سیمان کمتر از ۰.۳ توسط جرم که برای UHPC مناسب است. تفاوت عمدی میان این دو سیستم سیمانی که به طور کامل مواد معدنی کلینکر در OC هیدراته شدند وجود دارد (تقریباً نسبت آب به سیمان ۰.۳۸ جرم لازم است) در

حالی که میزان آب برای هیدراتیسون کامل در UHPC کافی است. پس از آن پرتلند کمتر در UHPC برای واکنش پوزولانی از سیلیکا در مقایسه با OC در دسترس است.

هدف از این مطالعه بررسی بیشتر خواص سیلیس خاص که دارای یک تأثیر بر روی آب اولیه UHPC و مکانیسم واکنش‌های رایج است. سه مولفه‌ی مختلف سیلیس استفاده می‌شود: میکروسیلیس معمولی، سیلیس گرمایی تجاری و ذرات سنتر شده با هیدرولیز سیلان الکسیالکان. آنها برای مناطق با سطح ویژه، چگالی گروه سیلانول و حلالیت در آویز قلیایی مشخص شدند. براساس نتایج، فرض آنها واکنش پذیری در یک محیط سیمانی ارزیابی می‌شود. اثرات بیشتر به طور مستقیم در مخلوط سیمان، سیلیس و آب مورد بررسی قرار گرفت. (به اصطلاح خمیر نامیده می‌شود) با نسبت بسیار پایین آب به سیمان (برای UHPC مناسب) توسط پراش‌های مختلف اشعه‌ی ایکس (XRD) تصاویر اسکن شده‌ی میکروسکوپ الکترونی (SEM) و تجزیه تحلیل منافذ مورد بررسی قرار گرفت.

فرآیندهای تجربی

1.2 مواد و روش

انواع سیلیس زیر مورد استفاده قرار گرفتند: گاز سیلیس، سیلیس گرمایی، ذرات استوبر. گاز سیلیس و سیلیس گرمایی در فرآیند درجه حرارت بالا تشکیل می‌شوند. سیلیس گرمایی در واکنش هیدرولیز شعله از سیلیکون تتراکلرید در حدود 1800 درجه‌ی سانتی گراد تشکیل می‌شود. معادله‌ی ۹، و گاز سیلیس به عنوان یک محصول از سیلیکون صنعتی از طریق اکسیداسیون گاز سیلیس در دمای بالاتر از 2000 درجه‌ی سانتی گراد تشکیل می‌شود. معادله‌ی ۹



ذرات استوبر معلق با هیدرولیز و تراکم تترا اتیل اورترسیلیکات (Si(OC₂H₅)₄) به ذرات سیلیکا آمرووف ذرات سیلیکا در یک (C₂H₅OH) انحلال اتانولی با آمونیاک (NH₃) تجزیه تحلیل می‌شود معادله‌ی 11. 6750 گرم از C₂H₅OH 337.5 گرم از NH₃ و 281.3 گرم آب دیونیزه شده در یک فلاسک پایین گرد به مدت 24 ساعت در دمای اتاق استراحت داده شد. اندازه‌ی متوسط ذره از

242 نانومتر با غلظت نسبی مواد اولیه (NH₃) و کاتالیزگر (Si(OC₂H₅)₄, H₂O) تنظیم شده است. پس از سنتز C₂H₅OH و NH₃ به صورت گام به گام با آب دیونیزه شده توسط تبخیر دوار رد و بدل می شود. این تبادل با سطح گروه اتوکسی با گروه سیلانول کافی است و حذف و جذب یون NH₃ از سطح سیلیکا انجام می شود. آب دوار و تعليق توسط تبخیر بيشتر از 50٪ وزنی متمرکز است. درجه حرارت در طول کل فرآيند زير 40 درجه نگهداري شد.



سيمان پرتلند CEM I 52.5R HS/NA (مقاومت اوليه ی بالا R، مقاومت بالاي سولفات HS، محتوای قلیایی کم، 5 HolcimSulfo) با تركيب زير مواد معدني کلينکر و محتويات قلیایی و درصد وزنی سولفات : C3S 64.6, C2S 12.8, C3A 2.19, C4AF 16.6, K₂O 0.39, Na₂O 0.48, SO₃ 0.2 (طبق منبع اريه شده است)

اتر پلی کربوكسیلات به عنوان فوق روان کننده استفاده شد. در محاسبه ی نسبت آب به سيمان محتوای آب (60 درصد وزنی) در نظر گرفته شد.

2.2 تهيه ی خمير

فرمول خمير (جدول 1) بر اساس در فرمولاتيون M3Q,UHPC توسعه یافته توسط Schmidt و Fröhlich اعمال شد. نسبت آب به سيمان 0.23 جرم بود. گاز سيلیس، سيلیس گرمaza يا ذرات استوبر به عنوان جز سيليكا استفاده شدند. اين خمير بيشتر به عنوان خمير UHPC شناخته شده است. پودر سيليكا (گاز سيليكا و سيليس گرمaza) توسط ميکسر دستي (يک دقيقه) با سيمان مخلوط می شود. فوق روان کننده در آب دیونیزه حل می شود. سپس خمير UHPC با مخلوط کردن تركيب پودر با فوق روان کننده و آب تهيه می شود. اگر خمير رقيق بود به مدت 4 دقيقه مخلوط می شوند.

برای خمير UHPC با ذرات معلق استوبراز فوق رواننده برای اولين بار با سيمان در يك ظرف آسياب به يك پودر هم وزن شده و سپس با سيليس آبي مخلوط می شود (با توجه به 50 M3Q درصد وزنی) با استفاده از مخلوط کن به مدت 4 دقيقه بدست می آيد.

این اصلاح لازم بود زیرا تلاش برای حل فوق روان کننده در ژل سیلیکا به ذرات سیلیکا منجر می شود.

Table 1

Composition of UHPC paste based on M3Q [40] with w/c = 0.23 by mass.

Material	Density [g/cm ³]	Content per volume [kg/m ³]
Water	1.0	175.0
Portland cement	3.0	825.0
Silica	2.2	175.0
Superplasticizer	1.1	27.5

2.3 روش توصیف

تصویر ذرات سیلیکا توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گرفته شد. سطح ویژه توسط جذب نیتروژن اندازه گیری می شود. پس از آن نمونه به مدت 16 ساعت در 110 درجه سانتی گراد و 6-10 بار خشک می شود.

خصوصیات بیشتر توسط اشعه ای ایکس طیف فلورسانس و پراش اشعه ای ایکس بدست می آید.

ذرات استوبر برای بررسی های توسط زاویه ی 29 جامد در حال چرخش طیف سنجی NMR بدست می آیند. یخ خشک از طریق به حداقل رساندن تأثیر خشک کردن بر روی سطح سیلیکا بدست می آید. سیلیس گرمaza و گاز سیلیس به عنوان دریافت کننده اندازه گیری شد. میزان نسبی کمی سازی گروه QN (n = 1, 2, 3 and 4) براساس یک پراش گوسی از طیف بدست می آید (نرخ گردش = 7000 هرتز)

در تتراسیون سیرز مقدار هیدروکسید سدیم (NaOH) اندازه گیری شد که منجر به افزایش PH از یک سیستم تعليق آبی از 4 به 9 و 1.5 گرم سیلیکا 100 میلی لیتر آب دیونیزه شده و 30 گرم NACL در یک بشر مخلوط شد و به PH 4 با MHC10.1 رسید. سطح ویژه ای با استفاده از میزان مصرف شده ای NaOH بدست می آید فرض شد که 1.26 گروه سیلانول در هر متر مربع در سطح سیلیکا با PH بین 4 و 9 وجود دارد. روش های دقیق تجربی در سیرز داده شده است.

پراکندگی نور دینامیکی (DLS) با استفاده از یک Malvern Zetasizer Nano-ZS ZEN3600 انجام شد. دستگاه (کووت پلی استایرن، اندازه گیری دست نخورده، 25 درجه سانتی گراد) برای تعیین اندازه ذرات سیلیس در آب و برای نظارت بر فرایند انحلال می باشد. (اطلاعات بیشتر در بخش می باشد 2.4)

نمونه‌ی خمیر UHPC توسط XRD ثبت شده در محل با پراش PANalytical X'Pert Pro با استفاده از تابش Cu K α مورد بررسی قرار گرفت. یک فیلتر نیکل ثانویه جهت سرکوب فلورانس استفاده شد. نمونه‌ها بلافالسه پس از اختلاط به نگهدارنده نمونه منتقل شدند. برای جلوگیری از تبخیر آب سطح هموار و با فویل پلی آمید بسته شد. اندازه گیری با آشکار ساز X'Celerator (زمان شمارش 21 ثانیه) 1 ساعت و ۵ دقیقه پس از مخلوط کردن انجام شد.

خمیر UHPC برای تصویر برداری SEM در نیتروژن مایع(-196°C) برای جلوگیری از هیدراتاسیون بعد از یک ساعت یخ زده بود(100٪ رطوبت 20°C). نمونه‌ی منجمد به SEM منتقل می‌شود و یک شکست ترد با میکرو مانیپولاتور معرفی می‌شود. آب یخ زده (20 کیلو ولت، 2 میلی بار) برای 6 دقیقه - 7 دقیقه از سطح تعیید شده. پس از آن نمونه‌ها با Au/Pd پراکنده شدند. اطلاعات بیشتر درباره‌ی آماده سازی نمونه‌ها در قسمت‌های دیگر داده شده است.

طیف سنج نشری نوری پلاسمای جفت القایی برای اندازه گیری ترکیب شیمیایی از محلول منافذی که از خمیر UHPC توسط سانتریفیوژ دو مرحله‌ای بدست می‌اید استفاده می‌کند. انحلال اولیه منافذ در مدت 5 دقیقه توسط خمیر سانتریفیوژ از هم جدا شد. پس از آن مایع رویی با یک پیپت و سانتریفیوژ به مدت 90 دقیقه برای جدا کردن ذرات سلیکا و محصولات واکنش در مقیاس نانو جمع آوری شد (اپندورف میکروسنتریفیوژ 13,200.R5415 دور در دقیقه). مقدار PH از انحلال منافذ با یک الکترود WTW pH ریزپردازنده متر 535 برای خمیر UHPC با گاز سیلیکا و سیلیس گرمaza بدست می‌آید.

مقدار شاخص مقاله (محدوده‌ی PH 11 تا 13) که تا به حال برای خمیر UHPC با ذرات استوبر اعمال می‌شود به دلیل میزان خیلی کم از محلول بدست آمده از منافذ با یک الکترود اندازه گیری می‌شود.

2.4 روش سنجش سرعت انحلال

رفتار انحلال سیلیس در یک سیستم بسیار قلیایی (با $\text{PH}=13.5$) مدت زمان وابسته بوسیله‌ی تعیین میانگین اندازه‌ی ذرات با DLS بدست می‌آید. سیلیس معلق برای اندازه گیری (0.5٪ وزنی) با رقیق سازی استوبر آب دیونیزه یا بوسیله‌ی پودر سیلیس پراکنده (سیلیس گرمaza یا گاز سیلیس) در آب دیونیزه با چوب گمانه‌ی مافوق صوت تهیه می‌شود. تعليق سيليس در حمام فراصوت به مدت 5 دقیقه تحت درمان قرار گرفتند و پس از آن با

محلول KOH با 0.3 درصد وزنی رقيق شد. اندازه گيري پس از يك دقيقه تماس با محلول KOH و تعليق سيليس آغاز شد. تعليق سيليس تا زمانی که همه ی ذرات (معيار خاتمه دادن: نسبت تعداد دفعات مشاهده 1 <تعداد در هر ثانية) و يا تا 24 ساعت حل شود. به عنوان مرجع تعليق آب ديونيزه (درصد ماده جامد 0.3 درصد وزنی) در همان روش اندازه گيري شد.

نتایج و بحث:

1.3 خواص سيليس

ذرات استوبر، گاز سيليس و ذرات سيليس گرما زا ذرات متفاوتی در اندازه ای اولیه ای کروی شکل دارند و توزيع اندازه ها که از تصاویر SEM از مواد خشک شده ظاهر می شود. (شکل 1 جدول 2) و DLS اندازه گيري از سوسپانسيون های آبی (شکل 2) اندازه ذرات استوبر در سوسپانسيون آبی (توسط DLS تشکيل شده و با مشاهدات پودر خشک شده قابل مقاييسه است (sem تصاویر 200-250 نانومتر). اين نتایج نشان می دهد که ذرات استوبر به ذرات اولیه در سوسپانسيون های آبی پراكنده شده اند. در مقابل، گاز سيليس و سيليس گرمaza تنها به صالح ذرات اولیه پراكنده می شود. زيرا قطر هيدرو ديناميكي بدست آمده در سوسپانسيون های آبی از اندازه ای ذرات اولیه متفاوت است. اين نتيجه متفاوت است. اين نتیجه متفاوت است. مشاهدات سابق است. سطح ويژه (BET) برای گاز سيليس و سو ذرات استوبر در همان محدوده است، در حالی که تقریبا برای سيليس گرمaza دو برابر است (جدول 2)

Table 2
Primary particle size, specific surface areas and surface silanol group density of silica.

	Silica fume	Pyrogenic silica	Stoeber particles
Primary particle size (SEM images)	nm	30-420	35-110
Specific surface area (BET method)	m ² /g	20	38
Specific surface area (Sears titration)	m ² /g	11	41
Surface silanol group density [41] (pH = 9.0)	nm ⁻²	<1.26	≈1.26
			≥>1.26

^a Unreasonable high value because Sears' assumption is not valid (see Section 3.1).

جدول 2

ذرات استوبر و سيليس گرمaza (درصد وزنی XRF اندازه گيري شده) يك درجه خلوص بالاتر از گاز سيليس (SIO2=98.58) دارد. الگوي XRD سيليس گرمaza (شکل 3) به طور معمول برای

سیلیس آمرووف با گستره‌ی اوج در یک مقدار تقریبی D قرار دارد. آن شبیه به الگوهای گاز سیلیس و ذرات استوبر است.

SiMAS 29 (Q1, Q2, Q3 and Q4) می‌تواند توسط طیف سنج NMR در نظر گرفته شود. (شکل 4) نشان دهنده‌ی اتم Si محدود به اتم اکسیژن و سه پیوند سیلوکسان و مربوط به عنوان مثال یک گروه سیلان است. ذرات استوبر بالاترین مقدار محتوایی از Q3 و Q2 دارد (اشاره به سیلانول تکی و گروهی) که بیش از سه بار بیشتر است و برای سیلیس گرمaza و بیشتر از 5 برابر برای گاز سیلیس است. علاوه بر این سیلیس گرمaza تنها کمی بیشتر از گروه میکرو سیلیس است.

برآورد چگالی سطح گروه سیلانول می‌تواند توسط روش BET و سیرزسیلانول در مقایسه با سطح مناطق تعیین شود. (جدول 2) در تیتراسیون سیرز فرض بر این است که 1.26 گروه سیلانول در nm^2 بر روی سطح سیلیکا بین pH 4 و 9 پرتلند شده. یک گروه واحد از سیلانول پرتلند شده در معادله‌ی 12 نشان داده شده است.

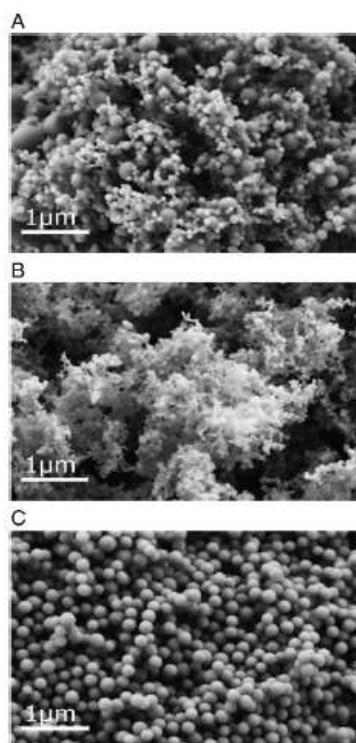
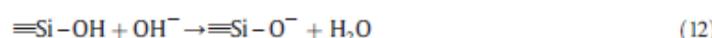
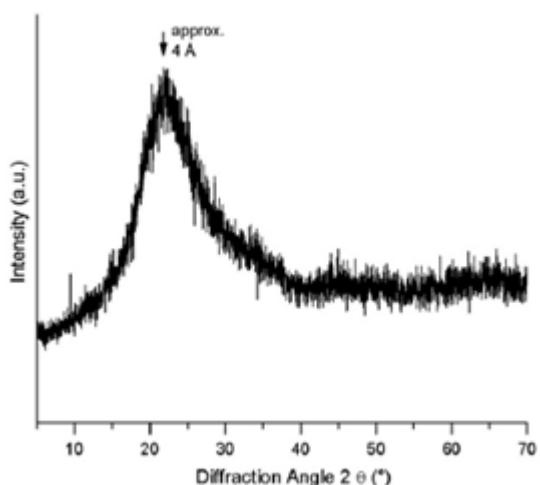
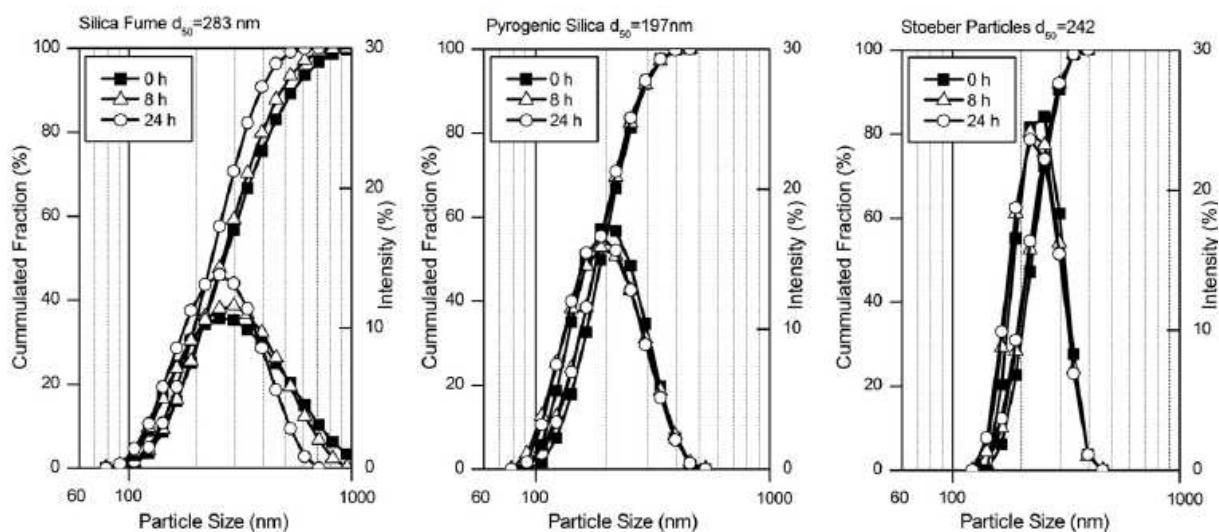
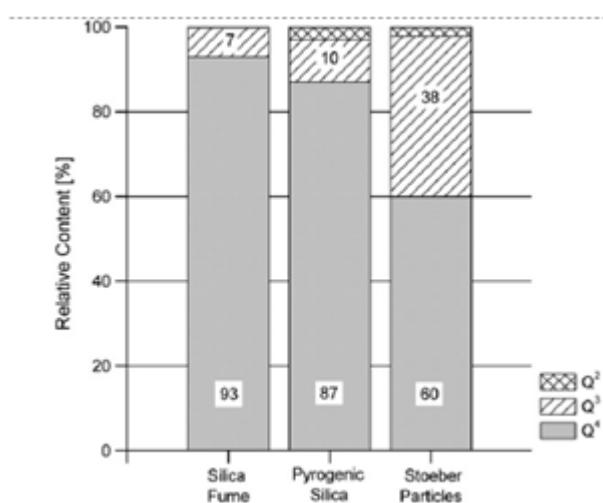


Fig. 1. SEM image of A) silica flame, B) pyrogenic silica and C) Stoeber particles. Stoeber particles show the narrowest particle size distribution.



شكل 3



شكل 4

نواحی سطح ویژه‌ی اندازه‌گیری شده توسط روش BET و سیرز تیتراسیون به خوبی برای سیلیس گرمaza که نشان دهنده‌ی چگالی سطحی گروه سیلانول مشابه به فرض سیرز از 1.26 nm^{-2} است. برای سیلیس دیگر، نواحی سطح ویژه‌ی بدست آمده از روش BET از نتایج تیتراسیون سیرز متفاوت است. بنابرین انتظار می‌رود چگالی سطحی گروه سیلیس پایین‌تر از فرض 1.26 nm^{-2} و به طور قابل توجهی از این مقدار بیشتر است.

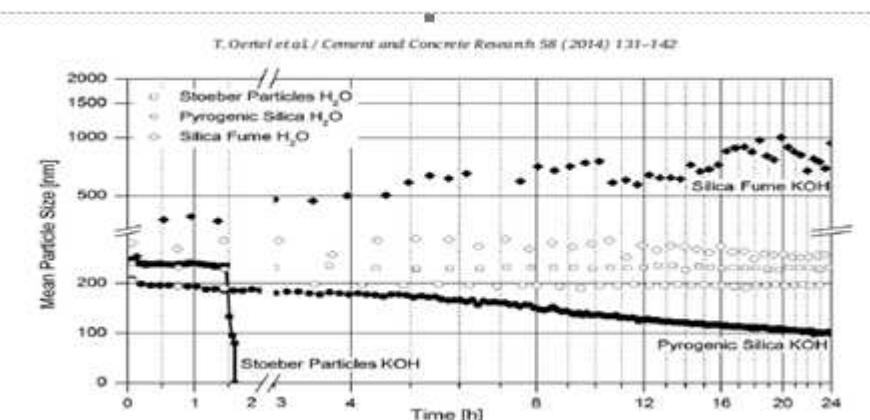
هنگام ارزیابی تیتراسیون ذرات استوبر لازم است یک مقدار مشخصی از گروه‌های سیلانول داخلی پرتلند شده با NAOH در نظر گرفته شود. زیرا یون OH^- به صورت میکرو وارد شد. از نتایج نویسنده‌گان مختلف این بود که ذرات استوبر حفوهای ریزی هستند که توسط روش BET تشخیص داده نشد بدلیل وجود خلل و فرج اگرچه توسط یون OH^- نفوذ می‌کنند، از نیتروژن یا محیط آبی نفوذ ناپذیر هستند. بعد از آن توسط یاتس و هیلی مورد بررسی قرار گرفت. استدلالی که لایه‌ی ژلی از اسید پولیسیلیک ذرات سلیکا را به شکلی که زمانی که مقدار گروه‌های سیلانول دارای سطح کافی هستند. آنها بیشتر پیشنهاد کردند که منافذ تنها در سوسپانسیون آبی وجود دارد و در روش BET در طی خشک شدن نمونه‌ها فشرده می‌شوند. نتایج مربوط به چگالی سطحی گروه سیلانول در این مطالعه در مشاهدات سابق که چگالی سطحی گروه سیلیس گرمaza به 2.3 نانومتر مشخص شده و ذرات استابر تقریباً 4.9 نانومتر هستند علاوه بر این آنها با محتوای کل گروه سیلانول توسط طیف سنج ^{29}Si MAS NMR که شامل سطح و گروه سیلانول داخلی است تعیین می‌شوند.

پراکندگی و محتویات گروه سیلانول و چگالی سطحی گروه مطابق با شرایط شکل گیری سلیکا طبق بخش 2.1 هستند. در مقدمه بیان شد که میزان زیاد گروه سیلانول باقی مانده پس از سنتز ذرات گسسته‌ی استابر در دمای محیط است در حالی که مقدار قابل توجهی از این گروه‌ها در شعله هیدرولیز از سیلیس گرمaza و ذرات منفرد مصالح تشکیل می‌شود. گاز سلیس در شرایط آب آزاد تشکیل شده است. بنابراین گروه سیلانول ممکن است تنها پس از سنتز از طریق هیدرولیز با مایع یا بخار آب تشکیل شود. علاوه بر این ذرات اولیه‌ی مصالح به سرعت در طول تشکیل گاز سلیس در دمای بالا در حال ساخت و ساز هستند.

3.2 حلایت سلیس در محیط بسیار قلیایی

انحلال سیلیکا در یک پراکندگی آبی از 0.5 متر KOH و در آب دیونیزه با تعیین اندازه ی ذرات از طریق DSL در طول 24 ساعت مشاهده شد (شکل 5) انحلال نشان داده که با کاهش حجم ذرات متوسط اندازه ی توزیع ذرات به ذرات کوچکتر تغییر می کند (شکل 6) شروع غلظت ذرات سلیکا از 0.3 نسبت آب به سیمان بوده است. این را باید در نظر گرفت که اندازه ی ذره ی اندازه گیری شده از ذرات استابر به ذرات اولیه ای که از سلیکای گرمaza و گاز سیلیس هستند اشاره دارد (بخش 3.1).

برای گاز سیلیس پراکنده در آب دیونیز شده، میانگین اندازه ی ذرات تاحدودی کاهش می یابد(شکل 5) و توزیع اندازه ی دانه ها به ذرات کوچکتر تغییر می کند (شکل 2) در ابتدا 5% حجم از سنگدانه ها بزرگتر از 600 نانومتر می باشند. بعد از 24 ساعت تنها مقدار جزیی از ذرات باقی مانده بزرگ هستند که نشان دهنده ای این است مصالح گاز سیلیس در مدت 24 ساعت تجزیه تحلیل شد. متوسط اندازه و توزیع ذرات برای استوبر و سیلیس گرمaza در آب دیونیزه ثابت باقی می ماند. که نشان می دهد سوسپانسیون پایدار است. در نتیجه کاهش قابل ملاحظه ای در اندازه دانه ها و ذرات پراکندگی محلول KOH یک شاخص قابل اطمینان برای انحلال ذرات مصالح است.



شکل 4

پراکندگی در محلول های آبی از KOH، ذرات استوبر به طور کامل پس از حدود 1.5 ساعت حل می شود، در حالی که حل شدن در مصالح گرمaza سیلیس به آرامی و هنوز هم بعد از 24 ساعت انجام می شود. (شکل 5 و 6) ارتباط از نتایج را با نواحی سطح ویژه از نمونه سیلیکا نشان می دهد که انحلال سیلیکا نیز باید دیگر ویژگی های آنها وابسته است. در جزئیات، سطح مخصوص سیلیس گرمaza دو بار به عنوان ذرات استوبر شناخته شده است اما نسبت انحلال به طور قابل توجهی پایین تر است.

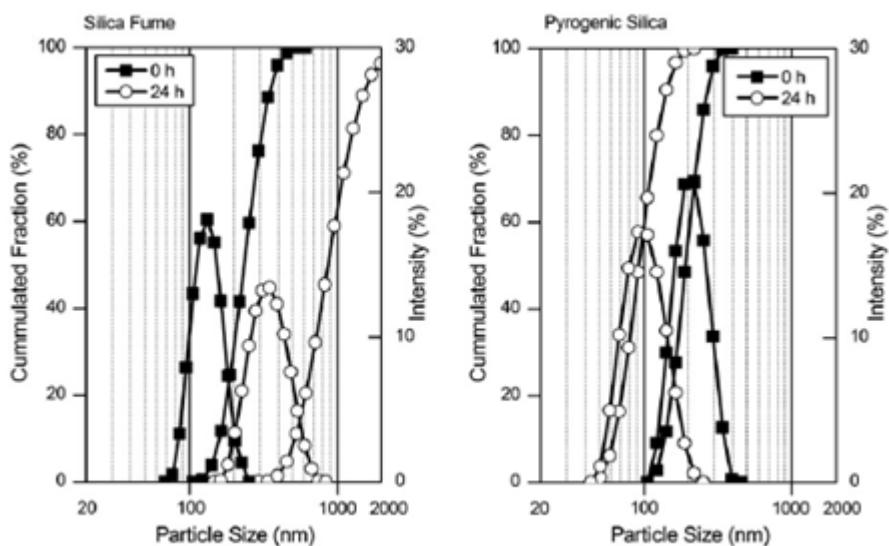
انحلال سریعتر از ذرات استوبر به میزان بالاتری از گروههای سیلانول و مقدار کمتر سیلوکسان نسبت داده شده است (بخش 3.1) بنابراین، سرعت انحلال سیلیس با افزایش مقدار اولیه گروه سیلانول بسته به شدت شرایط شکل گیری همانطور که قبلا در بخش 3.1 مورد بحث قرار گرفت، افزایش می یابد. که در نتیجه گیری، به دلیل چگالی سطح پایین تر گروه سیلانول و محتوای کل کم گروههای سیلانول انحلال سیلیس گرمaza آهسته تر از ذرات استوبر است.

رفتار انحلال گاز سیلیکا در روش DLS نمی تواند مشاهده شود. مصالح در هر خوشه در KOH به سرعت در حال سفت شدن هستند (قریبا 5 میکرون، نشان داده نشده است). آنها بیش از حد بزرگ توسط DLS اندازه گیری می شود معمولا در محدوده 0.2-0.02 میکرومتریه کار گرفته می شود. اندازه باقی ماندهی خوشهها می تواند پس از فیلتر تعليق با 0.45 میکرومترفیلتر سرنگ پس از 1 دقیقه آماده سازی آن تعیین شود (شکل 5 و 6). نتایج و شواهدی وجود دارد که درآمد حاصل از انعقاد سراسر اندازه گیری به دلیل اندازه ذرات افزایش می یابد. داده پر سر و صدا پس از تقریبا 10 ساعت ممکن است توسط یک تسویه همزمان آگلومره بزرگ توضیح داده تشکیل شود. هر دو، انعقاد و ته نشینی، برای تشخیص انحلال ذرات در این آزمایش دشوار است. با این حال، پیشنهاد کردند که گاز سیلیس انحلال آهسته تری نسبت به سیلیس گرمaza دارد علت آن است که چگالی گروه سیلانول پایین تر، محتوای کل پایین تر از گروه سیلانول است و یک ناحیه با سطح وبژه ی کوچکتر است(بخش 3.1)

ممکن است یک توضیح برای رفتار انعقاد مختلف داده توسط نظریه Verwey-Derjaguin-Landau-Overbeek (DLVO) داده شود. این توصیف تقریبا تمام اثر متقابل ذرات نزدیک اکسید مواد کلوزیدی توسط منشاء بالقوه از جذب نیروهای واندروالس و نیروهای الکترواستاتیک دافعه است. به شدت ثبات ذرات سیلیکا به سمت انعقاد وابسته منفی است. بار سطحی که در نتیجه از گروه سیلانول پرتلند از طریق -OH (معادله 12) بدست می آید. دافعه الکترواستاتیک نیروهای ناشی از همپوشانی از دو لایه الکتریکی نزدیک ذرات است. در واقع می توان گفت که سطح به اندازه کافی بالا باعث جلوگیری از انعقاد میکروسیلیس، سیلیس گرمaza و ذرات استوبر در آب دیونیزه می شود. (مقادیر مرجع).

نظریه DLVO دربارهٔ نفوذ قدرت یونی متوسط پراکندگی بیشتر توضیح می‌دهد. قدرت یونی از محلول KOH ضخامت ذرات دو لایه الکتریکی در مقایسه به آنها یکی که در آب دیونیزه را کاهش می‌دهد. این فشرده سازی از دو لایه تحت نیروی دافعه الکترواستاتیک کاهش می‌یابد. در نتیجه، اگر نیروی دافعه خیلی کم باشد، فاصله ذرات به اندازه کافی کوچک می‌شود که جاذبهٔ واندروالس ذرات می‌باشد. علاوه بر قدرت یونی، اندازه ذرات به طور قابل توجهی در نیروی دافعه الکترواستاتیک نفوذ دارد. ضخامت دو لایه از اندازه ذرات مستقل است. پس از آن، نسبت اندازه ذرات به ضخامت دو لایه کاهش می‌یابد و با افزایش اندازه ذرات، نیروی دافعه الکترواستاتیک کاهش می‌یابد.

با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش به نظر می‌رسد، نیروهای دافعه به اندازه کافی بزرگ هستند ذرات استوبر و سیلیس گرمaza برای جلوگیری از انعقاد ذرات در سوسپانسیون KOH شرکت دارند.



شکل 6

اگر چه انحلال ذرات سیلیکا تحت شرایط داده شده در محلول KOH و در نتیجه رفتار لخته شدن آنها به طور کامل با نظریه DLVO ممکن نیست، اندازه توصیف شده از انعقاد با توجه به مشاهده شده مطابقت دارد که ذرات استوبر با اندازه 740 نانومتر لخته در تعليق KOH است (روش در بخش 2.4، نشان داده نشده است). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مصالح گاز سیلیس (283 nm) امکن است بیش از حد بزرگ باشند، در حالی که ذرات استوبر (242 نانومتر) و مصالح سیلیس گرمaza (197 nm) بیش از حد کوچک به نظر می‌رسند. به غیر از نظریه DLVO، برخی از نویسنده‌گان پیشنهاد می‌کنند که ثبات لایه‌های دیگر از دو لایه تعیین ثبات

ذرات سیلیکا در سوسپانسیونهای آبی است. جنکینز و همکاران نشان می دهند که دافعه ذرات با افزایش مقدار گروه سیلانول پرتلند شده بر روی سطح سیلیکا افزایش یافته است. این گروه سیلانول جذب یون‌های ضد حل شدنی می شوند و یک لایه در اطراف ذرات سیلیکا تشکیل می دهد. لایه ژل اسید پولی سالیک پیشنهاد شده توسط یاتس و هیلی (که قبلا در بخش 3.1 آمده است) نیز به شدت به مقدار مربوط گروه سیلانول سطح وابسته است. نتیجه گیری را می توان برای هر دو لایه بدست آورد که آگلومره از گاز سیلیس باید کمترین ثبات به سمت انعقاد در رسانه‌های قلیایی داشته باشد زیرا دارای کمترین مقدار گروه سیلانول است.

3.3 بحث واکنش پذیری سیلیکا در یک محیط سیمانی

خواص سیلیس باید برای ارزیابی اصلی اثرات سیلیس در واکنش پذیری هیدراتاسیون سیمان در نظر گرفته شود. تأثیر سطح ویژه از بارز ترین این دلایل است زیرا رابطه‌ی بین سیلیس جامد و احلال منافذ را پیدا می کند. مقایسه‌ی شرط نواحی سطح ویژه BET اجازه می دهد تا برای رتبه بندی واکنش‌های زیر را داشته باشیم: سیلیس گرمaza \approx گازسیلیس \approx ذرات استوبر علاوه بر این نظر کاملا هندسی، شیمیایی ذاتی واکنش سطح سیلیکا نیز مهم است. دو واکنش متفاوت متوالی (مسیرهای I و II) باید رعایت شود: راه I) احلال سیلیکا (معادله (4)) و سپس در واکنش پوزولانی (معادله (8)), راه دوم) احلال آلیت (معادله (6)) و هیدراتاسیون (معادله (5)), که در آن سیلیس مصرف نمی شود اما هسته‌ی فاز C-S-H بر روی سطح آن قرار دارد (بذر اثر).

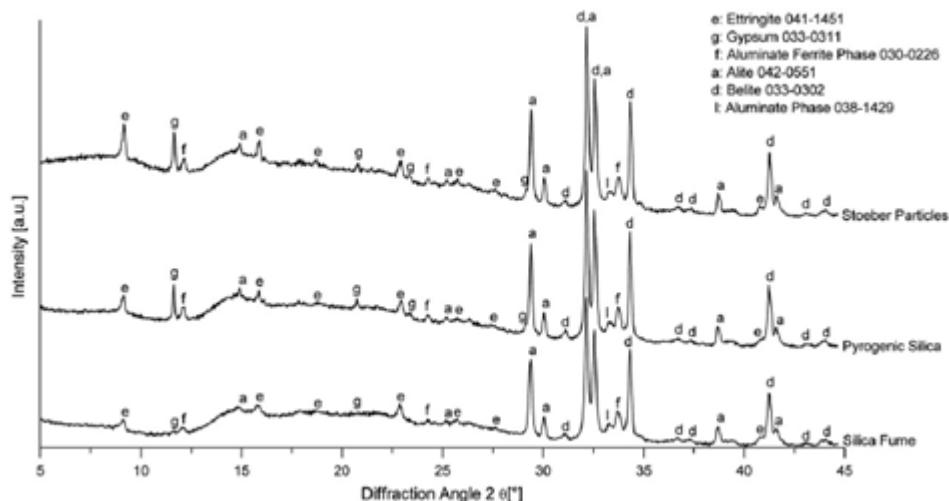
چگالی سطحی گروه سیلانول (بخش 3.1) برای مسیر تعیین کننده است به این دلیل که به طور قابل توجهی تحت تأثیر احلال قرار می گیرد (در بخش 3.2 قبلا بحث شد) و جذب یون که احتمالا هسته‌ی فاز C-S-H را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این، محتوای کل گروه سیلانول از یک ذره کل باید برای مسیر I در نظر گرفته شود. در نتیجه، ذرات استوبر باید تا حد واکنش پذیری، به دنبال سیلیس گرمaza و کمترین گاز سیلیس واکنش نشان دهند.

3.4 تحقیقات روی خمیر UHPC حاوی سیلیس

3.4.1 فاز جامد

مراحل خمیر UHPC کریستالی توسط آنالیز XRD در- جا ده دقیقه و 1 ساعت بعد از مخلوط کردن مشخص شد. الگوهای پراش برای هر دوزمان واکنش یکسان بود. بنابر این تنها الگوهای بعد از 1 ساعت در شکل 7 نشان

داده شده است. آلیت، بالیت، فاز فریت آلومینات و اترینگایت (تشکیل و پس از معادله (7)) در تمام خمیرها شناسایی شده اند. در حال حاضرسنگ گچ تمام نمونه‌ها از جمله پودر CEM I خشک (شکل 8) نشات داده شده است. علاوه بر این، به طور قابل توجهی شدت بالاتر از نقطه اوج (020) در 11.6 درجه سانتی در مقایسه با بازتاب (021) در 20.7 درجه سانتی در خمیر UHPC (شکل 9) مشاهده شد. چنین شدت نسبی فوق العاده ناشی از گرایش مورد نظر از کریستال است. نسبت توزیع شدت آماری کریستال گرا داده شده در PDF 033-0311 یک گچ مورد نظر با گرایش [010] نشان می‌دهد. فرض بر این است که این جهت گیری بلورهای گچ نتایج FROMA رشد در امتداد فویل Kapton[®] است. این سازند را به اصطلاح گچ ثانویه که قبل از حل شده بود و برای سیستم‌های سیمانی گزارش شده است.



شکل 7

T. Oertel et al. / Cement and Concrete Research 58 (2014) 131–142

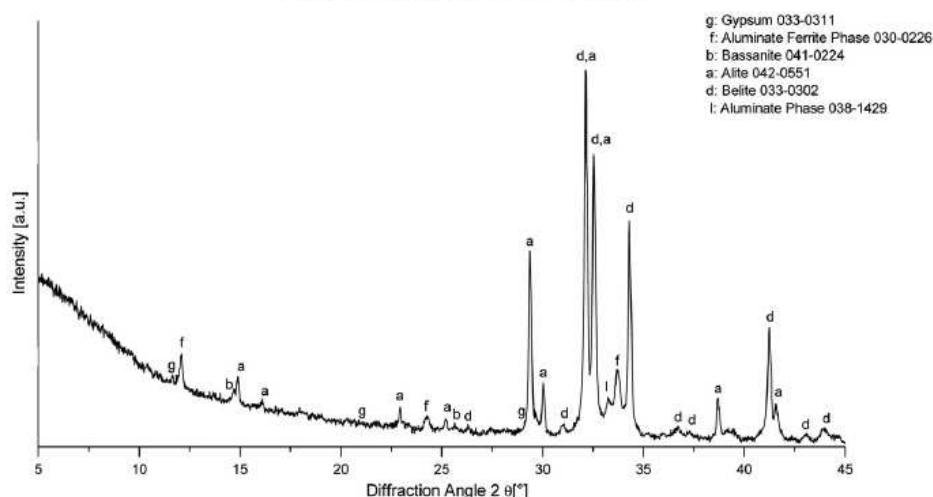


Fig. 8. XRD pattern of cement CEM I 52.5 R HS/NA.

شکل 8

تصاویر SEM (شکل 10) نشان می دهد که در تمام ملات 1 ساعت بعد از مخلوط کردن آلتیت دارای لبه های مستقیم و سطح صاف می شود. ذرات سیلیکا و کریستال اترینگایت ساختار غالب می باشد. گچ در خمیر با استوبر حاضر است و به رشد ذرات به نظر می رسد (شکل 11). ظاهر آن ممکن است با توجه به رشد ثانویه نشان داده شده با نتایج XRD موافق باشد. فاز C-S-H را شکل نمی دهد، حتی برای ذرات استوبر که در این مطالعه فرض می شود سیلیسیس فعال هستند (بخش 3.3 را ببینید). این نتیجه مربوط به مشاهدات انجام شده توسط فایفر و همکاران و Korpa و همکاران است که از عدم وجود فاز C-S-H به نسبت کند کردن (تاخیری) هیدراتاسیون فوق روان کننده است.

3.4.2 انحلال منافذ

یون های Na^+ و K^+ ، CA^{2+} ، OH^- و SO_4^{2-} و یون های سیلیکات (به عنوان مثال H_3SiO_4) خواهد بود به سرعت پس از افزودن آب به سیمان در محلول حل می شوند. آنها از سولفات قلیایی بسیار انحلال پذیر بر روی سطح کلینکر سیمان تشکیل می شوند ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 3\text{K}_2\text{SO}_4$ ، $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$ ، عامل تنظیم (گچ، بیسنیت و انیدریت)، اکسید کلسیم و انحلال اولیه مواد معدنی کلینکر (عمدتاً آلتیت و فاز آلومینات) می باشد. شکل 12 نشان می دهد که غلظت یون و مقدار pH در انحلال منافذ از خمیر UHPC متفاوت است. نتایج تحلیلی به کل عنصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، سولفات و سیلیکات ها اشاره دارد: غلظت، به عنوان نماینده تعیین شده است. در جزئیات، اندازه گیری گوگرد به احتمال زیاد به سولفات (SO_4^{2-}) شبیه است. وقوع سیلیکات های مختلف بعداً در این بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت. غلظت از K ، Na و سولفات کمتر از حد اکثر مقادیر ممکن (در میلی مول / لیتر : $\text{NA} = 300$ ، $\text{K} = 350$ و سولفات = 1190، مقدار احتمالی محاسبه شده از ترکیب تحلیلی آب / سیمان = 0.23 جرم) در تمام انحلال منافذ می باشد. مقدار مشخصی از سدیم و پتاسیم در مواد معدنی کلینکر آب دیده نشده محدود می باشد. غلظت سولفات توسط بارش از اترینگایت کاهش یافته است و نیز شناسایی Ca XRD و سیلیکات ممکن است کنترل انحلال عوامل مقرر، آلتیت و سیلیسیس صورت گیرد. مقدار pH اندازه گیری شده ای خمیر با مقدار مشابه مطابقت دارد. خمیر حاوی سیلیسیس گرمaza نشان دهنده ای غلظت کمی پایین تر برای همه عناصر اندازه گیری از نمونه ها با گاز سیلیسیس است. شایان

ذکر است، در انحلال منافذ خمیر با ذرات استوبر، K و Na غلظت توسط یک عامل از مورد 3-10، سولفات رها حدود 1-10، در حالی که غلظت سیلیکات افزایش می یابد..

علاوه بر این، غلظت Ca در خمیر حاوی گاز سیلیس و ذرات استوبر به طور قابل توجهی بیشتر از غلظت اشباع‌های Ca²⁺ یون آهک (حدود 22 میلی مول / L) است. ممکن است فعل و انفعالات مختلف در فصل مشترک بین ذرات سیلیس و انحلال منافذ به نوع سیلیس وابسته باشد. فرضیات و نتایج در زیر مورد بحث قرار می‌گیرند.

برای یک فهم عمیق‌تر، فرآیندهای دقیق در سطح سیلیکا به در نظر گرفته می‌شود. همانطور که در مقدمه ذکر شد، به طور همزمان به انحلال سیلیس در رسانه عمومی (معادله (4))، سیلیکات الیگومریک گونه شکل می‌گیرد (معادله (2)) درجه این پلیمریزاسیون بستگی به مقدار pH و غلظت یون در انحلال دارد.

یون‌های K⁺ و Na⁺ بیشتر به شکل گیری کم مولکولی گونه‌های سیلیکات قلیایی منجر می‌شود (یون مونومر، دیمری یا تترامر، به عنوان مثال (Si₄O₁₀(OH)₂M⁻)_n، به اصطلاح الیگومر سیلیکات قلیایی مانند در انحلال‌های شیشه‌ای آب است. در نهایت، آنها را به یک ژل چگالش بیشتر منجر می‌شود. مکانیزم‌های مختلف برای این سازند پیشنهاد شد. محدوده‌ی سدیم و پتابسیم همچنین می‌تواند توسط کلسیم در الیگومر سیلیکات قلیایی جایگزین شود (به اصطلاح کلسیم الیگومر سیلیکات قلیایی) و احتمالاً ساختار کلسیم سیلیکات نزدیک به فاز C-S-H تشکیل می‌شود. داشتن درجه بندی در واکنش پذیری سیلیکا (بخش 3.3) و بحث تعامل یون Na⁺ و K⁺ و Ca²⁺ در ذهن، از نتایج تجزیه و تحلیل انحلال منافذ می‌توانند به عنوان نتایجی از درک واکنش پذیری انحلال سیلیکا باشند. یون‌های Na⁺ و K⁺ بلاfaciale نحلال منافذ می‌شوند و ممکن است خیلی زود هنگام مخلوط کردن در سطح سیلیکا بار منفی را به خود جذب کنند. آنها از قلیایی سولفات که اثری از تولید سیمان و پوشش مواد معدنی کلینکر است سرچشمه می‌گیرند.

یون CA²⁺ بعد از وارد شدن حل می‌شود. که سولفات کلسیم سرعت انحلال کندتری نسبت به حل سولفات قلیایی دارد. پس از انحلال سولفات قلیایی، کلینکر مواد معدنی حل شده و یون‌های Ca²⁺ اضافی ارایه می‌شوند. یون Na⁺ و K⁺ و Ca²⁺ با یون سیلیکات محلول‌های قلیایی الیگومر سیلیکات، کلسیم الیگومر سیلیکات قلیایی و الیگومر کلسیم سیلیکات تعامل دارد. مقدار یون سیلیکات محلول و الیگومر بستگی به واکنش

سیلیسی دارد که از تراکم گروه سیلانول سطح فرض و محتوای کل گروه سیلانول (بخش 3.3) بدست می آید..

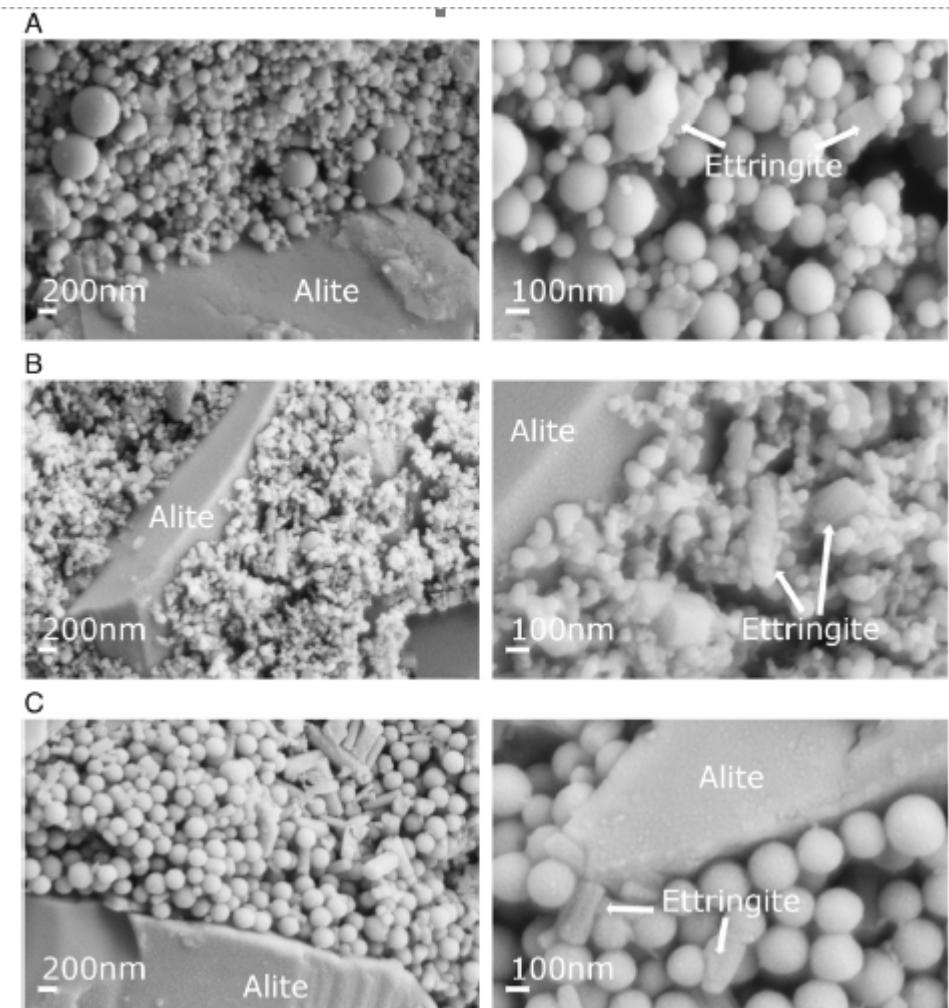
به عنوان یک نتیجه، الیگومر سیلیکات قلیایی کمتر و کلسیم قلیایی الیگومر سیلیکات با گاز سیلیس تشکیل شده با حفظ مقدار کمتری کلسیم، سدیم، پتاسیم، K و سیلیکات در پس مانده سانتریفوژ باقی می ماند (شکل 12). این نتیجه با غلظت‌های بالاتر از این عناصر در حل منافذ درمورد خمیر حاوی گاز سیلیس موافق است.

4. نتیجه گیری

در این مطالعه، اثر انواع مختلفی از سیلیس (ذرات استوبر گازسیلیس و سیلیس گرمaza) در هیدراتاسیون خمیر UHPC در ساعت اول بررسی شد. دو واکنش مختلف متوالی برای سیلیس (مسیرهای I و II) را می توان در یک محیط سیمانی مشاهده کرد:

انحلال سیلیس توسط یک واکنش پوزولانی (مسیر I و یا C-S-H) دنبال عبارات از هیدراتاسیون آلیت در سطح آن (مسیرII). واکنش سیلیس با توجه خواص مختلف سیلیس مورد بحث قرار گرفت. چگالی سطحی گروه سیلانول، کل محتویات گروه سیلانول و حلالیت در تعليق قلیایی نشان می دهد که ذرات استوبر باید تا حد زیادی واکنشی پذیرترین باشند، به دنبال سیلیس گرمaza و گازسیلیس کمتر واکنش نشان می دهند. رتبه بندی واکنش‌های مختلف به طور مسلم فرض شده است.

(سیلیس گرمزا > گاز سیلیس ≈ ذرات استوبر)

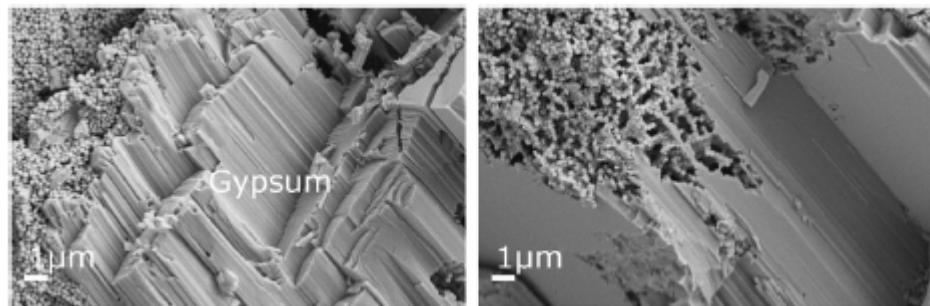


شکل 10

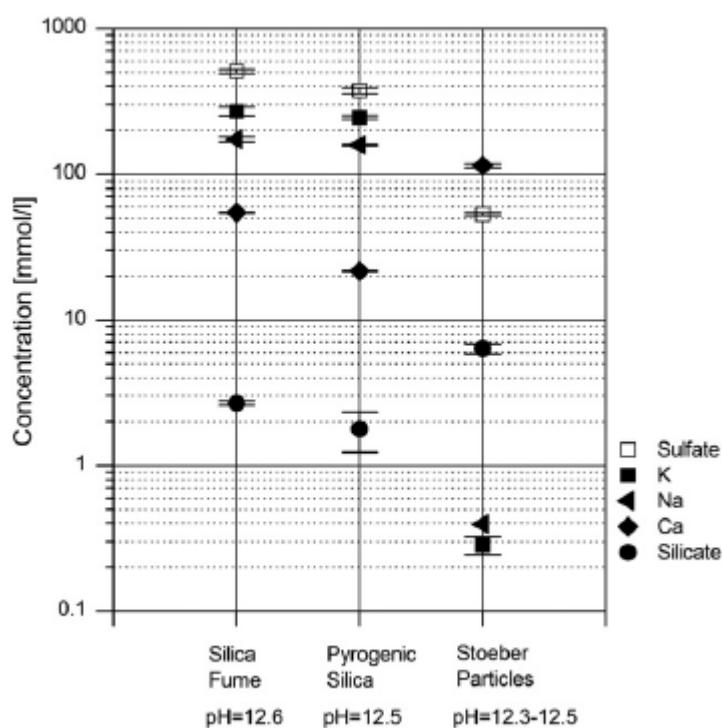
واکنش سیلیکا بیشتر در خمیر UHPC در ساعت اول از هیدراتاسیون با بررسی فازهای جامد و انحلال منافذ بررسی شد. نتایج به هیچ نشانه‌ای برای قرضیات رتبه بندی واکنش از سطح ویژه‌ی و یا به هر واکنش زیر مسیر I یا II اشاره نمی‌کند.

در عوض به نظر می‌رسد، ذرات سیلیکا تمايل به جذب کاتیون $(+Na + K + Ca2)$ از انحلال منافذ و به شکل الیگومر سیلیکات قلیایی و کلسیم الیگومر سیلیکات دارند. این الیگومر ممکن است به عنوان یک لایه در اطراف ذرات سیلیس و آب، فاز ژل آمورف تشکیل می‌دهد. فرض شده میزان اولیگومر شدن بستگی به واکنش سیلیکا از چگالی سطحی گروه سیلانول و محتوای کل گروههای سیلانول دارد. در واقع، به نظر می‌رسد به اندازه کافی خمیر با ذرات استوپر تقریباً همه‌ی یون‌های قلیایی در الیگومر سیلیکات قلیایی متصل می‌شود. کاهش مربوطه به یون‌های قلیایی در انحلال حفره ممکن است بر فرآیندهای پس از آن به دلیل سرعت بخشیدن به

یونهای قلیایی هیدراتاسیون آلت تأثیر بگذارد. بنابراین، هیدراتاسیون آلت در خمیر UHPC حاوی ذرات استوبر ممکن است به همان سرعتی که در خمیر UHPC حاوی سیلیس نباشد. مسیر واکنش I به احتمال زیاد به نظر می‌رسد برای ذرات استوبر برای سیلیس گرمaza کمتر HC واکنش و بخار سیلیس باشد. مطالعات بیشتر باید اثر واکنش پذیری سیلیس را برای مدت طولانی مشاهده به طور کامل روشن کند و نفوذ در هیدراتاسیون (مسیر I، II یا هر دو) و خواص حاصل از UHPC را بررسی کند.



شکل 11



شکل 12